

(独) 日本学術振興会
薄膜第 131 委員会
第 289 回委員会議事録

1. 日 時： 2019 年 10 月 28 日 (月) 12:30-13:00
2. 場 所： 東京理科大学 1 号館 17 階記念講堂
3. 出席者： 近藤高志 (東京大学), 田畑仁 (東京大学), 北川雅俊 (大阪大学), 大見俊一郎 (東京工業大学), 吉田貞史 (産業技術総合研究所), 財満鎮明 (名古屋大学), 尾浦憲治郎 (大阪大学), 安田幸夫 (名古屋大学), 多賀康訓 (中部大学), 高井治 (名古屋大学), 須田淳 (名古屋大学), 杉山正和 (東京大学), 権田俊一 (大阪大学), 木村滋 (高輝度光科学研究センター), 宮崎照宣 (東北大学), 大泊巖 (早稲田大学), 福井孝志 (北海道大学), 堀勝 (名古屋大学), 殿原浩二 (富士フイルム株), 守山実希 (豊田合成株), 木本賢治 (シャープ株), 潮嘉二郎 (株ニコン), 後藤広将 (旭化成エレクトロニクス株), 杉山弘樹 (日本電信電話株), 三浦博 (株リコー), 関淳志 (AGC株), 岡俊行 (株東芝), 谷卓行 (凸版印刷株), 藤井瑛志 (パナソニック株), 湯原浩 (株シンクロン), 平野智之 (ソニーセミコンダクタソリューションズ株)

4. 配布資料

- (1) 第 288 回委員会議事録 (案)
- (2) 平成 30 年度収支および 2019 年度予算 (案)

5. 議 事：

◎前回議事録の承認 (配布資料(1))

大見委員より前回議事録の説明がなされ、承認された。

◎報告事項

近藤委員長より、下記委員の異動が報告された。平野委員から挨拶があった。

委員交代 (豊田合成)：牛田泰久 (退任)、守山実希 (就任)

入会：ソニーセミコンダクタソリューションズ 平野智之 (就任)

◎審議事項

1. 平成 30 年度収支および 2019 年度予算 (配布資料(2))

大見委員より、平成 30 年度収支と 2019 年度予算が説明され、承認された。

2. 薄膜工学セミナー2019

大見委員より、2019 年 7 月に開催された薄膜工学セミナー2019 の報告があった。受講者 47 名 (産業界 34 名) で盛況であったことが説明された。

3. 2019 年 12 月拡大企画委員会、研究会

大見委員より、2019 年 12 月拡大企画委員会の予定と研究会のプログラムが説明され承認された。

➤ 拡大企画委員会

日程：12 月 16 日 (月)

会場：TKP ガーデンシティ仙台駅北 ANNEX

拡大企画委員会 16:00~19:00

意見交換会 19:00~21:00

- 研究会テーマ「5G 関連薄膜技術」(WG3)
日程：12月17日(火)
会場：東北大学 青葉山新キャンパス 環境科学研究科 総合研究棟 大講義室 (204)
研究会 9:40-17:00
委員会 12:40-13:00 (昼食無し)

- 4. 2020年2月研究会
須田委員より、2020年2月研究会の準備状況が説明された。
 - 研究会テーマ「原子レベルでの表面・界面観察技術+2次元層状物質を中心とした低次元エレクトロニクスの最前線」(WG4、141/154委員会共催)
日程：2月17日(月)
会場：名古屋大学東山キャンパス IB 電子情報館2階大講義室
委員会：12:00-13:00
研究会：13:00-18:00
意見交換会：18:00-

- 5. 2020年4月研究会
大見委員より、2020年4月研究会の準備状況が説明された。
 - 研究会テーマ案 センシングのための薄膜&ナノ技術、バイオ・医療センシングのための薄膜&ナノ技術、バイオメディカルセンシングのための薄膜&ナノ技術 (WG2、174委員会共催)
日程：4月20日(月)
会場：京都テルサ

- 6. 新規委員会申請について
近藤委員長より、新規委員会申請に関する概要が説明され、議論を行った。131委員会は2020年3月で終了予定のため、継続するためには今年度申請する必要があることが説明された。
今年度の公募では6委員会が採択される予定で、現在の委員会数と比較して採択される委員会数が絞られる。同じく2020年3月に終了予定の154委員会の了承が得られれば、協力して「薄膜・表面」委員会の新設を申請することとした。委員長候補を田畑現副委員長として、154委員会と合同のWGを開催し、申請の準備を進めることが説明された。

以上